

2013年度 登録特許一覧表

No.	国	登録番号	発明者 (*社外発明者)	発明の名称
1	日本	5281220	古田啓	樹脂組成物およびそれよりなる容器
2	日本	5407100	岡島健吾	有機物含有無機塩の精製方法及び食塩電解用精製塩
3	日本	5356639	松井光二、相本道行	ジルコニア微粉末及びその製造方法
4	日本	5260826	堀孝史	高純度含フッ素(メタ)アクリル酸エステルの製造方法
5	日本	5261875	吉田智、伊藤雪夫	酸素6員環からなるアルミノホスフェート系ゼオライト吸着剤及びその製造方法並びにその用途
6	日本	5260835	山川哲*、堀野良和*	芳香族アミン類およびその製造方法
7	日本	5250941	若山久昌、烏田敏典	クロロプレンゴム組成物を含有する接着剤
8	日本	5315691	小宮克夫、久保雄二、長谷川正積	親水性に優れた新規充填剤、及びその製造方法
9	日本	5261903	蒲原隆夫、益本誠二、小川良和	ペースト加工用塩化ビニル系樹脂の色相改善方法及びそれによって得られる成型体
10	日本	5493244	阿山義則、鈴木紳正、榊孝	ピペラジン系重金属処理剤の製造方法
11	日本	5272306	阿山義則、長嶺利登、吉光満明、鈴木紳正	重金属処理剤および重金属汚染物質の処理方法
12	日本	5277541	山下勲、津久間孝次、津吉徹	高強度ジルコニア焼結体及び製造方法
13	日本	5288712	新井洋由*、五十嵐浩二、青木淳賢*	ホスファチジルセリン特異的ホスホリパーゼA1測定方法および検査試薬
14	日本	5396691	津吉徹、津久間孝次	透光性イットリア含有ジルコニア焼結体及びその製造方法並びにその用途
15	日本	5298440	前浜誠司	水性ポリウレタン分散体の製造法
16	日本	5250985	久保雄二、坂根光、中村孝司	充填床用新規充填剤及びその用途
17	日本	5320684	藤原富良、高木隆好	ジクロロブテンの製造方法
18	日本	5308630	井出輝彦、田中亨、穂谷恵*	Fcレセプター細胞外領域を含むポリペプチド及びその製造方法
19	日本	5270857	森下功、福島幹男、佐藤達也*	接着性フィルム及びそれからなるICカード
20	日本	5374833	西山正一	有機エレクトロルミネセンス材料およびそれを用いた有機エレクトロルミネセンス素子
21	日本	5251003	渡部和郎*、村山敬一、伊藤博之	石油類分解微生物および微生物コンソーシアム、ならびにそれらを用いた石油類汚染土壌の浄化方法
22	日本	5277567	森勝朗、鈴木謙一	ポリ3-ヒドロキシブチレート系重合体樹脂組成物
23	日本	5386798	森勝朗	ポリ3-ヒドロキシブチレート系複合体
24	日本	5332141	尾添真治、鶴田貴志	ポリマーエマルジョン及びその製造法
25	日本	5439711	神原武志、西山正一、松本直樹	ベンゾフルオレン化合物及びその用途
26	日本	5272345	渡辺真人	ヘテロアセン誘導体、テトラハロターフェニル誘導体及びそれらの製造方法
27	日本	5245109	小原直人、土井亨	光学フィルム
28	日本	5386804	福島幹男	ポリオレフィン用易剥離性接着剤及びその構造物
29	日本	5262013	若松友紀、土井亨	光学補償フィルム
30	日本	5298850	蒲原隆夫	水性ポリウレタン分散液及びその製造法
31	日本	5417692	佐藤保、雪岡聡、森勝朗、山川浩	変性ポリオレフィンの製造方法
32	日本	5277588	松本直樹、宮崎高則、西山正一	有機EL素子
33	日本	5356665	松井光二、相本道行	ジルコニア焼結体

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
34	日本	5307543	青木淳賢*、新井洋由*、 矢富裕*、池田均*、 中村和宏*、五十嵐浩二、 井手和史	天然形態ヒトオートタキシン特異的抗体及びそのスクリーニング法、悪性リンパ腫の検査方法、検査薬
35	日本	5272356	北口晴康、麻生慶紀	ペースト加工用塩化ビニル系樹脂及びその製造方法、並びにその用途
36	日本	5251051	栗原芳文	核酸検出装置
37	日本	5481775	齋藤俊裕、林正、鳥田敏典	クロロプレレンラテックス及びクロロプレレンラテックスを含有する接着剤組成物
38	日本	5298497	藤井靖芳、土井亨	重合体の製造方法
39	日本	5272375	坂根光、玉野豊	ポリウレタン樹脂製造用のアミン触媒及びそれを用いたポリウレタン樹脂の製造方法
40	日本	5490988	山本敏秀、西山正一、 鯉江泰行	ポリアリーレンアミン及びその製造方法
41	日本	5309529	服部晃幸	ゴム組成物
42	日本	5262067	土井亨	光学補償用フィルム
43	日本	5320722	西山正一	ベンゾフルオレノン誘導体及びその製造法
44	日本	5269398	香川巧、井上宗宣*、 阿部美帆*	δ -ヒドロキシ- β -ケトエステル誘導体およびその製造方法
45	日本	5458488	山川浩、稲生俊雄、 森勝朗、佐藤保	導電性フィルム、これを用いたスパッタリングターゲット及びスパッタリングターゲットの製造方法
46	日本	5439717	小原直人、土井亨	透明導電性フィルム
47	日本	5428155	尾崎想、豊増信之	光学フィルム用樹脂組成物およびこれからなる光学フィルム
48	日本	5245115	森勝朗	ポリ3-ヒドロキシブチレート系重合体樹脂組成物
49	日本	5332197	原靖、下野哲数、高橋史治	エッチング用組成物及びエッチング方法
50	日本	5343353	大橋知一、渡辺真人	ハロゲン化アントラセン誘導体の製造方法
51	日本	5417708	大橋知一、渡辺真人	アントラセン誘導体及びアントラキノン誘導体
52	日本	5428163	末次和正、熊谷伸	アルカリマンガン乾電池用電解二酸化マンガン及びその製造方法並びにその用途
53	日本	5343360	若松友紀、下里伸治、 土井亨	光学補償フィルム
54	日本	5298535	下里伸治、若松有紀、 土井亨	位相差フィルム及びこれを用いた光学補償フィルム
55	日本	5374874	豊増信之、土井亨、 小原直人	光学フィルム用樹脂組成物およびこれからなる光学フィルム
56	日本	5396714	干場充、豊増信之、 土井亨、小原直人	炭酸ストロンチウム粒子及びその製造方法
57	日本	5286808	浜地秀之、森嘉彦、 小栗元宏	環状脂肪族ジアミンの製造方法
58	日本	5260976	柿谷均	血液凝固第VIII因子C2ドメインタンパク質の製造方法
59	日本	5258327	増田隆洋、神原良行*	ポリイソシアネートの製造方法
60	日本	5277665	浜地秀之、森嘉彦、 小栗元宏	環状脂肪族ジアミンの製造方法
61	日本	5262199	齋藤俊裕	クロロプレレンラテックス及びその製造法
62	日本	5365031	柳瀬学、原靖	半導体製造装置部品の洗浄方法
63	日本	5312824	田中剛、本間陽子、佐藤優、 山川哲*、相原秀典*	フェニル基置換1, 3, 5-トリアジン化合物、その製造方法、およびこれを構成成分とする有機電界発光素子
64	日本	5281304	望月修、田中剛、佐藤優、 山川哲*、相原秀典*	りん光性の有機電界発光素子
65	日本	5428171	内田雅人、高東修二、 浅野睦己	研磨装置用の研磨工具および研磨方法
66	日本	5481792	弘中常雄、伊藤信行、 佐藤公一	クロロスルホン化ポリエチレン、その製造法及び用途

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
67	日本	5407159	土井亨、豊増信之、尾崎想、下里伸治	光学補償膜及びその製造方法
68	日本	5504571	阿山義則、長嶺利登	重金属処理剤および重金属汚染物質の処理方法
69	日本	5298612	吉田節夫、榊孝、中本義行	重金属処理剤及びそれを用いた重金属汚染物の処理方法
70	日本	5386853	宗藤俊彦、田中真司	成形体の製造方法
71	日本	5309687	土井孝夫、浅川哲夫、小栗元宏	1, 2-ジクロロエタンの製造方法
72	日本	5470745	三好寛幸、山田悟、佐藤守彦	変性粘土鉱物、オレフィン重合用触媒、およびポリオレフィンの製造方法
73	日本	5493295	田中亨、井出輝彦	ヒト型Fcレセプター発現細胞、及びそれを用いたヒト型Fcレセプターの製造方法
74	日本	5386857	宗藤俊彦、田中真司	成形体の製造方法
75	日本	5467735	戸床茂久、伊藤謙一、洪田見哲夫	円筒形スパッタリングターゲット
76	日本	5428215	齋藤俊裕	クロロprenラテックス及びその製造方法
77	日本	5262344	服部晃幸	脂肪族-脂環族共重合石油樹脂組成物およびその製造方法
78	日本	5309725	齋藤俊裕、林正、烏田敏典	クロロprenラテックス及びその製造方法
79	日本	5309750	浅川哲夫、土井孝夫、小栗元宏	1, 2-ジクロロエタンの製造法
80	日本	5365082	柳瀬学	ポリヒドラゾン化合物及びその製造方法、並びにポリヒドラゾン化合物からなる金属用防錆剤
81	日本	5407208	木曾浩之、高橋義宏	軟質又は半硬質ポリウレタンフォーム製造用の触媒組成物、及びそれを用いた軟質又は半硬質ポリウレタンフォームの製造方法
82	日本	5503123	阿部成彦、鈴木謙一、雪岡聡、寺崎慎悟*、二村直行*	スチレン改質ポリオレフィン系樹脂粒子、発泡性樹脂粒子、予備発泡粒子及び発泡成形体
83	日本	5386876	磯田茂紀、深町正人、吉田信一	ペースト加工用塩化ビニル系樹脂及びその製造方法
84	日本	5262405	東郷英一、羽村敏、田藤正雄、佐藤守彦	オレフィン重合用触媒およびポリオレフィンの製造方法
85	日本	5365087	幸田真吾、西尾省治	ラミネートフィルム
86	日本	5410052	浅川哲夫、小栗元宏、岡田英之、稲毛康二、遠藤透*、小川朗*	硫酸鉄の生成抑制方法
87	日本	5396773	田藤正雄、東郷英一、羽村敏、三好寛幸、山田悟、佐藤守彦	オレフィン重合用触媒およびオレフィン重合体の製造方法
88	日本	5309785	林秀知佳、藤井崇史	示差屈折率計
89	日本	5245122	原田亘、兼重友之	ゴムチップの回収方法
90	日本	5428253	西山正一、宮崎高則	アミン誘導体及びその用途
91	日本	5262477	原靖、高橋史治	透明電極用エッチング液
92	日本	5262478	原靖	透明電極用のエッチング液
93	日本	5481815	渡辺真人、大橋知一	ビフェニレン誘導体、その用途、及びその製造方法
94	日本	5428263	西山正一、宮崎高則	アミン誘導体及びその用途
95	日本	5428264	豊増信之	光学補償膜及びその製造方法
96	日本	5439779	岸野考宏、最上聡文	高圧且つ高純度である塩素ガスを製造する方法
97	日本	5428272	尾本大輔、斉藤寿一、林俊典、大伸悟	サバイビンmRNAの測定方法
98	日本	5353176	北川貴裕、豊増信之、土井亨	光学補償膜の製造方法
99	日本	5504602	阿山義則、長嶺利登、疋田英樹、鈴木紳正	高純度ピペラジン-N-カルボジチオ酸塩の製造法並びにその用途
100	日本	5251417	幸田真吾、西尾省治	ラミネートフィルム

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
101	日本	5428282	北川貴裕、豊増信之、 土井亨	光学補償膜及びその製造方法
102	日本	5386927	植松原一	微小流量送液装置及び、送液方法
103	日本	5375024	岡本強	パラジクロロベンゼンの製造方法
104	日本	5504611	高橋義宏	ポリエステル系軟質ポリウレタンフォームの製造方法、 及びそれに用いられるポリエステル系軟質ポリウレタン フォーム製造用のアミン触媒組成物
105	日本	5262574	吉田圭介、宮川泰道、 佐藤保	共重合体組成物及びその製造方法
106	日本	5428289	豊増信之	光学補償膜およびその製造方法
107	日本	5417798	木曾浩之、徳本勝美	ヒドロキシメチルトリエチレンジアミン類の製造方法
108	日本	5272658	津久間孝次、山下勲、 工藤正行、篠崎直樹	高韌性で透光性のアルミナ焼結体及びその製造方法並び に用途
109	日本	5365137	浅野睦己、谷口隆、菊池僚	フォトマスク用基板およびその製造方法
110	日本	5353191	尾身健治、飯草仁志	積層型透明導電膜及びその製造方法
111	日本	5261140	山川哲*、山本哲也*	ビニル芳香族化合物の製造方法
112	日本	5298786	宗藤俊彦、田中真司	再生繊維状充填材強化ポリフェニレンスルフィド粒状物 の製造方法
113	日本	5309911	豊増信之	光学フィルム
114	日本	5365151	山本敏秀	ホスファゼニウム塩の製造方法
115	日本	5365152	山本敏秀	ホスファゼニウム塩の製造法
116	日本	5458552	山下勲、津久間孝次	高韌性且つ透光性の着色アルミナ焼結体及びその製造方 法並びに用途
117	日本	5458553	山下勲、津久間孝次	高韌性且つ透光性の着色アルミナ焼結体及びその製造方 法並びに用途
118	日本	5287166	若松友紀、土井亨	光学補償膜
119	日本	5428305	松本清児、山本典正、 佐藤保	加硫ゴム製造用クロロプレン重合体ラテックスの製造方法
120	日本	5298808	豊増信之、尾崎想、 小原直人	光学フィルムの製造方法
121	日本	5481841	尾本大輔、斉藤寿一、 林俊典、大仲悟	サイトケラチン19 mRNAの測定方法
122	日本	5309936	檜木祐介、有賀耕、 青山英和	窒素酸化物浄化触媒及び窒素酸化物浄化方法
123	日本	5481850	渡辺真人、大橋知一、 藤田匠	ヘテロアセン誘導体、その前駆化合物及びそれらの製造 方法
124	日本	5493346	西山正一	フェロセン誘導体およびその用途
125	日本	5309945	平野茂	ハロゲン系ガスの除害剤及びそれを使用するハロゲン系 ガスの除害方法
126	日本	5353220	稲原清、辻浩英	炭化水素樹脂の製造方法
127	日本	5439807	石川真一、松本直樹	アミン誘導体及びその用途
128	日本	5309972	石川真一、松本直樹	アミン誘導体及びその用途
129	日本	5446247	石川真一、松本直樹	アミン誘導体及びその用途
130	日本	5277951	幸田真吾、西尾省治	ラミネート用樹脂組成物およびラミネートフィルム
131	日本	5428332	蔦永暁男	自動分析装置
132	日本	5365186	深町正人、坂根光	ポリエーテルポリオール組成物、及びそれを用いた硬質 ポリウレタンフォームの製造方法
133	日本	5309975	山内正一、渋谷見哲夫	透明導電膜用焼結体及びスパッタリングターゲット並び にその製造方法
134	日本	5493352	箭野裕一	イミダゾール化合物及びそれを用いたクロスカップリン グ反应用触媒組成物
135	日本	5417842	箭野裕一	イミダゾール化合物およびそれを用いたクロスカップリ ング反应用触媒組成物

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
136	日本	5309978	玉野公章、戸床茂久、伊藤謙一、渋谷見哲夫	円筒形スパッタリングターゲットの製造方法
137	日本	5375101	服部晃幸	ゴム組成物
138	日本	5428345	宗藤俊彦、田中真司	有彩色再生繊維状充填材強化熱可塑性樹脂粒状物の製造方法
139	日本	5455380	豊嶋俊薫、柿谷均、伊藤博之、家亀晴宇、沖崎章夫、大野竜太*、河野真帆*、折笠朋子*	新規なチアゾール誘導体、及びその製造方法
140	日本	5498025	柿谷均、家亀晴宇、伊藤博之、豊嶋俊薫、沖崎章夫、大野竜太*、河野真帆*、折笠朋子*、秋山映一*	新規なチアゾール誘導体固定化マトリックス、及びその製造方法
141	日本	5365220	柳瀬学	銅微粒子分散体の製造方法
142	日本	5439827	柳瀬学	銅微粒子分散体及びその製造方法
143	日本	5245124	原靖、井上貴弘	ジヒドロキシフタル酸類の製造方法
144	日本	5458583	氏田浩二、岸重美、岩部一宏	水溶性汚れの除去方法
145	日本	5437651	貞廣文夫、阿部祐紀、砂田良雄*	イオン交換膜法電解槽及びその製造方法
146	日本	5417871	末本裕貴、三原日出雄	食塩水の精製方法
147	日本	5328398	飯田寛、井出輝彦	成長ホルモン結合タンパク質、及びそれを用いた成長ホルモン吸着剤
148	日本	5310073	尾崎啓二	故障箇所を回避し分析可能な分析装置
149	日本	5463055	豊嶋俊薫、大野竜太*、折笠朋子*	フタルイミド誘導体及びそれらの製造方法
150	日本	5399098	原大治、斎藤礼子*	ブロック共重合体及びその製造方法
151	日本	5428399	田藤正雄、佐藤守彦	オレフィン重合用触媒およびオレフィン重合体の製造方法
152	日本	5478095	山川哲*、小林修*、浦口大輔*	アリアルピリジン類の製造方法
153	日本	5396933	小宮克夫、中村孝司	液体クロマトグラフィー用充填剤、及び生体高分子の分離精製方法
154	日本	5321168	高橋小弥太、岡本美智雄	研磨した石英ガラス基板の洗浄方法
155	日本	5261262	井出輝彦、渡部和郎*、伊集院保治*	細孔を有する微生物セルロース粒子の製造方法
156	日本	5299050	永野洋介、古屋元史、藤井芳尚	ポリエチレン樹脂組成物およびこれよりなる積層体
157	日本	5439924	三浦比呂志、末次和正	優れたハイレート特性を有する電解二酸化マンガン組成物
158	日本	5387118	戸床茂久、玉野公章、伊藤謙一、渋谷見哲夫	円筒形スパッタリングターゲット及びその製造方法
159	日本	5417969	吉田智、山本和明	N, N, N-トリメチルーベンジルアンモニウムイオンを用いたチャバザイトの製造方法
160	日本	5428501	栗野裕、河畑光時、原靖	ゼオライト製造用の構造指向剤
161	日本	5343694	山川浩、石黒敬彦、森勝朗、吉村昭人、尾上恭太郎	ポリオレフィン樹脂及びその製造方法
162	日本	5353433	高橋小弥太、松田俊*	フォトマスク基板の洗浄方法及び洗浄装置
163	日本	5504692	原靖、下野哲数、高橋史治	防食剤及びその用途
164	日本	5417986	林秀知佳	液体クロマトグラフ装置
165	日本	5424715	多田賢一*、山本俊樹、千葉洋一、岩永宏平、摩庭篤、肆矢忠寛	チタン錯体、その製造方法、チタン含有薄膜及びその製法
166	日本	5428540	吉田智	高耐水性且つ大粒子のSAPO-34及びその合成方法並びにその用途

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
167	日本	5463740	高橋小弥太、岡本美智雄	研磨した石英ガラス基板の洗浄方法
168	日本	5387158	森下功、竹本有光	ポリエステル樹脂組成物
169	日本	5278193	幸田真吾、西尾省治	ラミネート用樹脂組成物及びラミネートフィルム
170	日本	5353478	幸田真吾、西尾省治	ラミネート用樹脂組成物およびラミネートフィルム
171	日本	5439979	阿山義則、疋田英樹、 長嶺利登、吉光満明、 長井康行	固体状重金属処理剤及び製造方法並びにその用途
172	日本	5481969	幸田真吾、西尾省治	液体包装用ラミネートフィルム
173	日本	5446515	久保田寛人、林秀知佳、 福川一成、河村真成	試料液希釈方法およびそれを利用した液体クロマトグラフ装置
174	日本	5321297	竹本有光、森下功	ポリブチレンテレフタレートラミネート紙及び紙製容器
175	日本	5439987	幸田真吾、西尾省治	ラミネートフィルム
176	日本	5481975	森嘉彦、土井孝夫、 小栗元宏	エポキシ化合物の製造法
177	日本	5439990	阿山義則、疋田英樹、 長嶺利登、吉光満明、 長井康行	固体状重金属処理剤及び製造方法並びにその用途
178	日本	5407613	永山仁士、井上誠、 工藤正行	オレンジ色ジルコニア焼結体
179	日本	5407614	永山仁士、井上誠、 工藤正行	黄色ジルコニア焼結体
180	日本	5375386	永山仁士、井上誠、 工藤正行	緑色ジルコニア焼結体
181	日本	5458710	永山仁士、井上誠、 工藤正行	ピンク色ジルコニア焼結体
182	日本	5375387	永山仁士、井上誠、 工藤正行	茶色ジルコニア焼結体
183	日本	5387189	永山仁士、津久間孝次	灰色ジルコニア焼結体及びその製造方法
184	日本	5407622	藤井靖芳、土井亨	フマル酸エステル系重合体の製造方法
185	日本	5251766	増田淳、幸田真吾	多層フィルム
186	日本	5365395	稲富敬、阿部成彦	発泡中空成形体
187	日本	5365396	稲富敬、阿部成彦	発泡中空成形体
188	日本	5321324	蔦永暁男	反応容器の供給手段を切り替え可能な自動分析装置
189	日本	5504734	柳瀬学	導電膜形成用組成物、及び導電膜形成方法
190	日本	5344607	須藤幸徳、山本隆、 成田弘一*、田中幹也*	パラジウムイオン吸着剤及びパラジウムの分離回収法
191	日本	5251786	須藤幸徳、山本隆	白金族金属吸着剤、及びそれを用いた白金族金属の分離回収方法
192	日本	5387228	西山正一、須藤幸徳、原靖	溶存パラジウムの除去方法
193	日本	5278246	徳本勝美、玉野豊	硬質ポリウレタンフォーム及びイソシアヌレート変性硬質ポリウレタンフォーム製造用触媒組成物及びそれを用いた原料配合組成物
194	日本	5482020	伊藤謙一、玉野公章、 戸床茂久、渋谷見哲夫	円筒形スパッタリングターゲット及びその製造方法
195	日本	5407677	若松有紀、北川貴裕、 土井亨	光学補償膜及びその製造方法
196	日本	5443904	阿部成彦、岡本昭男*、 宮本和明*	エチレン系樹脂射出発泡成形体
197	日本	5299180	増田淳、幸田真吾	積層体
198	日本	5482045	藤原富良、高木隆好	ジクロロブテンの製造方法
199	日本	5418102	宗藤俊彦、田中真司	樹脂製筐体
200	日本	5418105	倉持豪人、飯草仁志、 渋谷見哲夫	複合酸化物焼結体、酸化物透明導電膜、及びその製造方法

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
201	日本	5387269	吉田智	SUZ-4ゼオライトからなる自動車排ガス中の炭化水素吸着剤及び炭化水素の吸着除去方法
202	日本	5321389	高橋史治、原靖	レジスト剥離剤及びそれを用いた剥離方法
203	日本	5463835	若松有紀、北川貴裕、土井亨	光学補償膜及びその製造方法
204	日本	5387318	庄司孝之、山本和明、吉田智	パティキュレート燃焼触媒及びそれを用いたパティキュレートの燃焼除去方法
205	日本	5446710	平野茂	冷媒用脱水剤及びそれを用いた脱水方法
206	日本	5428741	佐藤優、伊藤謙一、渋谷見哲夫	円筒形スパッタリングターゲットの製造方法
207	日本	5463848	若松友紀、北川貴裕、土井亨	光学補償膜及びその製造方法
208	日本	5471287	廣渡祐史	セロトニンの測定方法
209	日本	5387325	羽村敏、田藤正雄、山田悟、池田隆治、佐藤守彦	オレフィン重合用触媒、およびそれを用いたポリオレフィンの製造方法
210	日本	5504816	池田隆治、山田悟、羽村敏、長谷川彩樹、佐藤守彦	エチレン系重合体製造用触媒及びエチレン系重合体の製造方法
211	日本	5493700	岡本強	p-ジクロロベンゼンの製造方法
212	日本	5365472	宮川泰道、吉田圭介、中村英好、岡山克成	オレフィン系熱可塑性エラストマー組成物
213	日本	5440108	豊増信之	光学補償フィルム
214	日本	5482124	植松原一	液体クロマトグラフ用のカラム管
215	日本	5407786	下里伸治、土井亨	光学補償フィルム
216	日本	5504835	原靖、深町正人	ヒドロキシアルキルピペラジン類及び/又はヒドロキシメチルトリエチレンジアミン類の製造方法
217	日本	5407787	原靖、銭谷まさみ、高橋史治	クロムメッキ液
218	日本	5482132	藤井崇史	示差屈折率計
219	日本	5375542	高橋義宏	ポリウレタン製造用触媒及びポリウレタン製造方法
220	日本	5471362	森嘉彦、大橋知一、小栗元宏	トランス体構造を有する環状脂肪族ジアミンの製造法
221	日本	5365481	木曾浩之	硬質ポリウレタンフォームの製造方法
222	日本	5365482	木曾浩之、高橋義宏	ポリウレタン樹脂製造用のアミン触媒組成物及びそれを用いたポリウレタン樹脂の製造方法
223	日本	5440127	木曾浩之	ポリウレタン樹脂製造用のアミン触媒組成物及びそれを用いたポリウレタン樹脂の製造法
224	日本	5343825	堀田秀樹、新谷晃司	血液中のステロイドホルモンまたはビタミン類の測定法
225	日本	5365487	向後雅則、高橋小弥太	表面が平滑なセラミックピースおよびその製造方法
226	日本	5493787	坂本健二、吉光幹治	イオン交換膜法電解槽
227	日本	5493788	阿山義則、疋田英樹、長嶺利登、吉光満明、長井康行	重金属処理剤及び重金属汚染物質の処理方法
228	日本	5446798	内田良樹、宮田寛	塩素化ポリエーテル組成物及びその製造方法
229	日本	5493804	阿山義則、疋田英樹、長嶺利登、吉光満明、長井康行	重金属処理剤及びそれを用いた重金属処理方法
230	日本	5482179	有賀耕、青山英和	チャバザイト型ゼオライト及びその製造方法
231	日本	5321440	宗藤俊彦	ポリアリーレンスルフィド組成物
232	日本	5482191	宮内宏敏	脱気装置
233	日本	5440163	竹内豊、廣瀬悟志、村上史恭	ポリエチレン粒子回収方法及びポリエチレン粒子製造装置
234	日本	5407911	前浜誠司、蒲原隆夫	水性ポリウレタン樹脂組成物およびこれを用いたフィルム成型体
235	日本	5397249	幸田真吾、伊藤均	エチレン系重合体ペレット混合物

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
236	日本	5493957	増田淳、幸田真吾	積層体
237	日本	5500582	平井憲次*、渡邊文太*、 小林修*、久津間誠一*、 川口高志*、斎藤淳子*	ピラゾール-4-カルボキサミド誘導体、それらの製造 方法及びそれらを有効成分とする殺菌剤
238	日本	5418285	佐藤優、伊藤謙一、 洪田見哲夫	円筒形スパッタリングターゲットの製造方法
239	日本	5418294	幸田真吾、藤井芳尚	積層体
240	日本	5489789	山中麻帆、二見達、 橋本壽正*、森川淳子*	試料温度測定装置及び試料温度測定方法
241	日本	5494014	川口成治、鈴木龍夫	分注ポンプおよびそれを備えた液体容器
242	日本	5440338	幸田真吾、西尾省治	ラミネートフィルム
243	日本	5505063	山下勲、津久間孝次	高透明ジルコニア焼結体
244	日本	5505123	石川真一、原靖、井上貴弘	新規トリアリアルアミンポリマー、その製造方法および その用途
245	日本	5408054	向後雅則、高橋小弥太	表面が平滑なセラミックピースの製造方法
246	日本	5459111	山口政之	樹脂組成物、該樹脂組成物の製造方法及び射出成形体
247	日本	5429081	国吉実、本正孝也	マンガン鉱処理物
248	日本	5245130	国吉実、本正孝也	マンガン鉱石還元物
249	日本	5333373	浅川哲夫、土井孝夫、 小栗元宏	シリカアルミナを含む新規な構造体、およびその製造方法
250	日本	5505168	幸田真吾	離型フィルム用樹脂組成物及び離型フィルム
251	日本	5353845	原大治、阿部真由美	環状シロキサン化合物
252	日本	5482601	服部晃幸	貯蔵安定性に優れる脂肪族-芳香族共重合石油樹脂組成物
253	日本	5321567	春成武、山川浩	光学フィルム用樹脂組成物及び光学フィルム
254	日本	5375808	縄田慎也、福島利久	新規BEA型メタロアルミノシリケート
255	日本	5418481	縄田慎也、福島利久	新規FAU型メタロアルミノシリケート
256	日本	5310764	大仲悟、林俊典	微小転移の検出方法
257	日本	5252028	阿山義則、長嶺利登、 吉光満明、鈴木紳正	重金属処理剤およびそれを用いた重金属汚染物質の安定 処理方法
258	日本	5375890	平野茂、原田敦	二酸化炭素の吸着分離方法
259	日本	5492164	山村和也*、岡村敏彦、 浅野睦己	表万加工方法及び表面加工装置
260	日本	5447468	土井孝夫、浅川哲夫、 渡部善全、小栗元宏	芳香族化反応用触媒および芳香族炭化水素の製造方法
261	日本	5482755	岡田昌樹	新規リチウムマンガン複合酸化物及びその製造方法並び にその用途
262	日本	5387647	土井亨、下里伸治、 小原直人	位相差フィルム
263	日本	5418572	内海健太郎、長崎裕一、 黒澤聡	ITOターゲット
264	日本	5387727	森嘉彦、小栗元宏	ジアリルハライド及びその製造方法
265	アメリカ	8507608	阿部成彦	ポリプロピレン系樹脂組成物
266	アメリカ	8674091	田中剛、新井信道、 相原秀典*、久松洋介*	1, 3, 5-トリアジン誘導体とその製造方法、及びそれら を構成成分とする有機電界発光素子
267	アメリカ	8637154	向後雅則、高橋小弥太	表面が平滑なセラミックピースおよびその製造方法
268	アメリカ	8481439	山下勲、津久間孝次	高韌性且つ透光性の着色アルミナ焼結体及びその製造方 法並びに用途
269	アメリカ	8530698	小宮克夫、中村孝司	液体クロマトグラフィー用充填剤、及びそれを用いた生 体高分子の分離精製方法
270	アメリカ	8524957	岡本強	パラジクロロベンゼンの製造方法
271	アメリカ	8551752	大江正剛、佐藤寛、 井出輝彦	機能改善されたRNAポリマーゼ変異体
272	アメリカ	8569192	倉持豪人、尾身健治、 市田正典、飯草仁志	複合酸化物焼結体およびその製造方法

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
273	アメリカ	8569485	田中剛、本間陽子、 佐藤優、山川哲*、 相原秀典*、矢内直子*	フェニル基置換1, 3, 5-トリアジン化合物、その製造方法およびこれを構成成分とする有機電界発光素子
274	アメリカ	8545970	土井亨、小原直人、 下里伸治	光学フィルム及び位相差フィルム
275	アメリカ	8524173	山中麻帆、川井明、 片山晃治、高宮裕樹	微小流路構造体およびそれを用いた微小粒子製造方法
276	アメリカ	8609281	高橋健一、末次和正、 吉田節夫	電解二酸化マンガン
277	アメリカ	8569014	田中亨、井出輝彦	新規微生物およびそれを用いたカロテノド類の製造方法
278	アメリカ	8419400	伊藤謙一、渋谷見哲夫、 ハツ波俊祐、召田雅実、 永山仁士	スパッタリングターゲット及び成形型並びにそれを用いた焼結体の製造方法
279	アメリカ	8513448	原大治、高森真由美	環状シロキサン化合物、Si含有膜形成材料、およびその用途
280	アメリカ	8513318	木曾浩之、徳本勝美、 玉野豊	硬質ポリウレタンフォームの製造方法
281	イギリス	2351750	田中剛、尾形明俊*、 相原秀典*	1, 3, 5-トリアジン化合物、その製造方法、及びこれを構成成分とする有機電界発光素子
282	イギリス	2070883	新井一喜、高畑努、 橋本真吉、内田雅人、 堀越秀春、山田修輔、 原田美德	熔融石英ガラス及びその製造方法
283	イギリス	2256123	原大治、高森真由美	環状シロキサン化合物、Si含有膜形成材料、およびその用途
284	イギリス	1528074	鈴木孝生、西山正一、 江口久雄	新規トリアリアルアミンポリマー、その製造方法及びその用途
285	イタリア	2339046	伊藤謙一、玉野公章、 戸床茂久、渋谷見哲夫	円筒形スパッタリングターゲット及びその製造方法
286	イタリア	2290121	戸床茂久、玉野公章、 伊藤謙一、渋谷見哲夫	円筒形スパッタリングターゲット及びその製造方法
287	イタリア	2050775	米谷博行、玉野豊	ポリウレタン樹脂製造用の触媒組成物及びポリウレタン樹脂の製造方法
288	イタリア	2256123	原大治、高森真由美	環状シロキサン化合物、Si含有膜形成材料、およびその用途
289	オランダ	2070883	新井一喜、高畑努、 橋本真吉、内田雅人、 堀越秀春、山田修輔、 原田美德	熔融石英ガラス及びその製造方法
290	オランダ	2256123	原大治、高森真由美	環状シロキサン化合物、Si含有膜形成材料、およびその用途
291	オランダ	1528074	鈴木孝生、西山正一、 江口久雄	新規トリアリアルアミンポリマー、その製造方法及びその用途
292	韓国	1378748	新井一喜、高畑努、 橋本真吉、内田雅人、 堀越秀春、山田修輔、 原田美德	熔融石英ガラス及びその製造方法
293	韓国	1369366	多田賢一*、稲葉孝一郎、 大島憲昭、古川泰志、 千葉洋一、山川哲*、 肆矢忠寛、山本俊樹	イミド錯体、その製造方法、金属含有薄膜及びその製造方法
294	韓国	1297281	藤崎浩之	黒色ジルコニア焼結体用粉末とその製造方法、及びその焼結体
295	韓国	1286006	徳永敬助、小川宏、 有賀耕、青山英和	SCR触媒用 β 型ゼオライト及びそれを用いた窒素酸化物の浄化方法
296	韓国	1260858	多田賢一*、山川哲*、 稲葉孝一郎、大島憲昭、 古川泰志	金属含有化合物、その製造方法、金属含有薄膜及びその形成方法

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
297	韓国	1297282	小宮克夫、久保雄二、 長谷川正積	親水性に優れた新規充填剤、及びその製造方法
298	韓国	1253583	渡辺真人、大橋知一、 山本敏秀	ターフェニレン誘導体、テトラハロターフェニル誘導体 及びそれらの製造方法
299	韓国	1297280	伊藤謙一、渋谷見哲夫、 ハツ波俊祐、召田雅実、 永山仁士	焼結体、スパッタリングターゲット及び成形型並びにそ れを用いた焼結体の製造方法
300	韓国	1313217	伊藤謙一、渋谷見哲夫、 ハツ波俊祐、召田雅実、 永山仁士	スパッタリングターゲット及び成形型並びにそれを用い た焼結体の製造方法
301	韓国	1267854	西山正一、松本直樹、 江口久雄、宮崎高則	カルド構造を有する π 共役化合物並びにその製造方法及 び用途
302	韓国	1362299	栗野裕、天満浩章	O-(5, 6, 7, 8-テトラヒドロ-2-ナフチル)N-(6-メト キシ-2-ピリジル)-N-メチルチオカーバメート結晶及 びその製造方法
303	シンガポール	186235	多田賢一*、岩永宏平、 山本俊樹、摩庭篤	ヒドロシラン誘導体、その製造方法、及びケイ素含有薄 膜の製造法
304	中国	ZL201010263667.2	長谷部喜男、氏田浩二、 岸重美、岩部一宏	洗浄剤組成物及びそれを用いた洗浄方法
305	中国	ZL200980155880.7	田中剛、新井信道、 相原秀典*、久松洋介*	1, 3, 5-トリアジン誘導体とその製造方法、及びそれら を構成成分とする有機電界発光素子
306	中国	ZL200980141938.2	岡本強	パラジクロロベンゼンの製造方法
307	中国	ZL200980139885.0	平野茂、河本泰三	高強度ゼオライトビーズ成型体及びその製造方法
308	中国	ZL200980139109.0	山本敏秀、井上善彰	ポリアルキレングリコール製造触媒、及びそれを用いた ポリアルキレングリコールの製造方法
309	中国	ZL200980139807.0	大江正剛、佐藤寛、 井出輝彦	機能改善されたRNAポリマーゼ変異体
310	中国	ZL200980132143.5	高光泰之、伊藤雪夫	高耐熱性 β 型ゼオライト及びそれを用いたSCR触媒
311	中国	ZL200980115459.3	戸床茂久、玉野公章、 伊藤謙一、渋谷見哲夫	円筒形スパッタリングターゲット及びその製造方法
312	中国	ZL200910137676.4	永野洋介、古屋元史、 藤井芳尚	ポリエチレン樹脂組成物およびこれよりなるフィルム
313	中国	ZL200880012534.9	土井亨、豊増信之、 尾崎想、下里伸治	光学補償膜、光学補償フィルム及びそれらの製造方法
314	中国	ZL200880011841.5	田中剛、本間陽子、佐藤優、 山川哲*、相原秀典*、 矢内直子*	フェニル基置換1, 3, 5-トリアジン化合物、その製造方 法、およびこれを構成成分とする有機電界発光素子
315	中国	ZL200880005904.6	佐藤達、杉本忠則、高橋実	カラムオープン二重温調
316	中国	ZL200780033716.X	新井一喜、高畑努、 橋本真吉、内田雅人、 堀越秀春、山田修輔、 原田美德	熔融石英ガラス及びその製造方法
317	中国	ZL200780032292.5	多田賢一*、稲葉孝一郎、 大島憲昭、古川泰志、 千葉洋一、山川哲*、 肆矢忠寛、山本俊樹	イミド錯体、その製造方法、金属含有薄膜及びその製造 方法
318	中国	ZL200780013331.7	西山正一、松本直樹、 宮崎高則、神原武志	ベンゾフルオレン化合物及びその用途
319	中国	ZL200680040357.6	井出輝彦、田中亨	カロテノイド合成微生物の作製方法およびカロテノイド の製造方法
320	チリ	CL 49757	田中亨、井出輝彦	新規微生物およびそれを用いたカロテノイド類の製造方法
321	ドイツ	602010007713.6	阿部成彦	ポリプロピレン系樹脂組成物
322	ドイツ	602009022506.5	田中剛、尾形明俊*、 相原秀典*	1, 3, 5-トリアジン化合物、その製造方法、及びこれを 構成成分とする有機電界発光素子

No.	国	登録番号	発 明 者 (*社外発明者)	発 明 の 名 称
323	ドイツ	602009021851.4	伊藤謙一、玉野公章、 戸床茂久、渋谷見哲夫	円筒形スパッタリングターゲット及びその製造方法
324	ドイツ	602009022446.8	戸床茂久、玉野公章、 伊藤謙一、渋谷見哲夫	円筒形スパッタリングターゲット及びその製造方法
325	ドイツ	602007033809.3	新井一喜、高畑努、 橋本真吉、内田雅人、 堀越秀春、山田修輔、 原田美德	熔融石英ガラス及びその製造方法
326	ドイツ	602007032265.0	米谷博行、玉野豊	ポリウレタン樹脂製造用の触媒組成物及びポリウレタン樹脂の製造方法
327	ドイツ	602006037916.1	原大治、高森真由美	環状シロキサン化合物、Si含有膜形成材料、およびその用途
328	ドイツ	60345919.6	鈴木孝生、西山正一、 江口久雄	新規トリアリールアミンポリマー、その製造方法及びその用途
329	ドイツ	19903925	石川真一、江口久雄	スチレン誘導体の製造方法
330	フランス	2050775	米谷博行、玉野豊	ポリウレタン樹脂製造用の触媒組成物及びポリウレタン樹脂の製造方法
331	フランス	2256123	原大治、高森真由美	環状シロキサン化合物、Si含有膜形成材料、およびその用途
332	台湾	428344	多田賢一*、山本俊樹、 千葉洋一、岩永宏平、 摩庭篤、肆矢忠寛、 大島憲昭	チタン錯体、その製造方法、チタン含有薄膜及びその製法
333	台湾	427114	永野洋介、古屋元史、 藤井芳尚	ポリエチレン樹脂組成物およびこれよりなるフィルム
334	台湾	431139	戸床茂久、伊藤謙一、 渋谷見哲夫	円筒形スパッタリングターゲット
335	台湾	406702	平野茂	ハロゲンガス除害剤及びハロゲンガス除害方法
336	台湾	430966	新井一喜、高畑努、 橋本真吉、内田雅人、 堀越秀春、山田修輔、 原田美德	熔融石英ガラス及びその製造方法
337	台湾	406899	土井亨、小原直人、 下里伸治	光学フィルム及び位相差フィルム
338	台湾	396685	田中剛、佐藤優、山川哲*、 相原秀典*、矢内直子*	1, 3, 5-トリアジン誘導体、その製造方法、およびこれを構成成分とする有機電界発光素子
339	南アフリカ	2013/04377	須藤幸徳、榊孝	貴金属の製造方法、並びにその製造方法に用いる貴金属イオン回収剤、パラジウムイオン抽出剤、及びパラジウムイオン吸着剤